

2019年度 第3回 フットニックデバイス・応用技術研究会

日時：2019年10月9日(水)

13:00～16:10

講演会

16:10～18:00

ポスターセッション

会場：機械振興会館 B3F 研修2

協力：株式会社 オプトロニクス社、株式会社 イーエクス プレス

★光デバイスを支える技術～シリコンフォトニクス最前線とこれを支える最新技術★

講演プログラム (講演順は変更される可能性があります)

13:00 ～ 14:00

光デバイスを支える技術～ディスプレイとシリコンフォトニクス～

産業技術総合研究所 電子光技術研究部門 研究主幹

鎌塚 治彦

14:00 ～ 14:10

休 憩

14:10 ～ 15:00

シリコンフォトニクスの端面研磨加工技術

株式会社ラムダプレシジョン 代表取締役

天野 耕一郎

15:00 ～ 15:10

休 憩

15:10 ～ 16:10

シリコンプラットフォームの集積化光変調器—現状と展望—

東京工業大学 工学院 電気電子系 特任教授

小川 憲介

16:10 ～ 18:00

ポスターセッション(※同時に会場にて懇親会開催(無料))

担当幹事：富士通株式会社

田中 信介

日本ルメンタム株式会社

足立 光一郎

事務局：一般財団法人光産業技術振興協会

八重樫 誠司